PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2002-182017

(43) Date of publication of application: 26.06.2002

(51)Int.CI.

G02B 5/02

B05D 5/06

B05D 7/24

B32B 7/02

B32B 27/16

C08J 7/04

C09D 4/02

C09D 5/00

C09D 5/28

C09D163/00

C09D201/00

G02B 1/11

// C08L101:02

(21)Application number: 2000-380423

(71)Applicant: NIPPON STEEL CHEM CO LTD

(22) Date of filing:

14.12.2000

(72)Inventor: UCHIMIYA YASUO

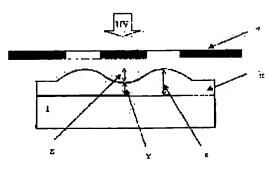
KONO MASANORI

(54) SUBSTRATE HAVING RUGGED SHAPE ON SURFACE AND METHOD FOR PRODUCING THE SAME

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a substrate with a finely rugged film having good heat and alkali resistances and good adhesion and a method for producing the substrate and to use the substrate for a reflecting plate, a wedge for a light guide plate or the like.

SOLUTION: The substrate having a rugged shape on the surface has ≥60% light transmittance and has a functional cured film 2 obtained by curing a coating material containing a resin forming component based on a monomer or oligomer having a fluorene skeleton and a



Searching PAJ Page 2 of 2

photopolymerization initiator as essential components on a flat substrate 1. The surface of the film is rugged, the mean value of proportion of its peak-to-valley height (Z=X-Y) is in the range of 0.60-0.95 and the peak-to-valley height is in the range of 0.05-3 μ m.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出限公開發号 特開2002-182017 (P2002-182017A)

(43)公開日	平成14年6	月26日	(2002, 6, 26)	
---------	--------	------	---------------	--

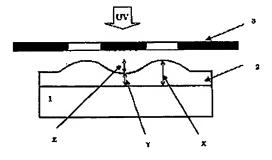
						(90) 210			320 H (2002) 0.	
(51) Int.CL'		裁別記号		FI					ラーマニード(参考))
G02B	5/02			G 0	2 B	5/02		С	2H042	
B05D	5/06	104		B0	5 D	5/06		104D	2K009	
	7/24	301				7/24		301T	4D075	
B32B	7/02	103		В3:	2 B	7/02		103	4 F 0 0 6	
	27/16	101				27/16		101	4F100	
			农商查審	未商求	农館	項の数5	OL	(全 8 頁	() 最終頁に	従く
(21)出顧番	}	特觀2000-380423(P20	100 - 380423)	(71)	出願人	000006	644			
						新日徽	化学长	式会社		
(22)出題日		平成12年12月14日(200	0. 12. 14)	東京都品川区西五反田七丁目21卷11号						
				(72)	究明 者	内宫	庚头			
						千葉県	木更津	市築地1番	地 新日錄化台	綝
						式会社	龟子材	料開発セン	ター内	
				(72)	発明 者	河野	正範			
						具集子	木更净	市築地1番	地 新日線化学	烘
						式会社	電子材	利開発セン	ター内	
				(74)	代理人	100082	739			
						弁理士	成類	勝夫(外2名)	
									最終質に	続く

(54) 【発明の名称】 表面に凹凸形状を有する基板及びその製造方法

(57)【要約】

【課題】 耐熱性、耐アルカリ性、密着性が良好な微細 な表面凹凸膜を有する基板及びその製法を提供する。こ れば、反射板、導光板用くさび等に用いられる。

【解決手段】 平坦な基板 1 上に、フルオレン骨格を有 するモノマー又はオリゴマーを主とする樹脂形成成分と 光重合開始剤を必須成分として含有するコーティング材 料を硬化して得られる機能性硬化膜2を有し、この膜の 表面は凹凸形状をしており、その凹凸段差(2=X-Y) の比の平均値が(). 6()~(). 95の範囲にあり、 凹凸段差が()。()5~3μmの範囲であり、かつ光線逐 過率が60%以上である表面に凹凸形状を有する墓板。



特闘2002-182017

(2)

【特許請求の範囲】

【請求項1】 平坦な基板上に、フルオレン骨格を有す るモノマー又はオリゴマーを主とする樹脂形成成分と光 宣合開始剤を必須成分として含有するコーティング材料 を硬化して得られる機能性硬化膜を有し、当該機能性硬 化膜の表面は凹凸形状をしており、その凹凸段差の比の 平均値が0.60~0.95の範囲にあり、凹凸段差が (). ()5~3 µ mの範囲であり、かつ機能性硬化膜の光 被透過率が6.)%以上であることを特徴とする表面に機 能性硬化膜を育する基板。

【請求項2】 平坦な基板上にコーティング材料を塗布 し、コーティング材料を硬化して得られる硬化膜の表面 に凹凸形状を形成する方法において、コーティング材料 にフルオレン骨格を有するモノマー又はオリゴマーを主 とする樹脂形成成分と光重合開始剤を必須成分として含 有するコーティング材料を用い、光硬化と熱硬化の硬化 収縮率の差を調御することにより硬化膜表面に凹凸段差 がり、05~3 µmの範囲である凹凸形状を有する透明 機能性硬化膜を形成することを特徴とする表面に透明機 能性硬化膜を育する基板の製造方法。

【請求項3】 平坦な基板上に、膜厚 () .5 μm以上とな るようにフルオレン骨格を有するモノマー又はオリゴマ ーを主とする樹脂形成成分と光重合開始剤を必須成分と して含有するコーティング材料を塗布後、光透過部と光 道蔽部を有するマスクを介して、300~450nmの 紫外線をを介して、露光部のコーティング材料が硬化し 得る条件で照射し、次に現像、洗浄を行うことなく、1 20~250℃で15~60分の熱処理を行うことによ り硬化膜表面に凹凸段差が膜厚の5~40%で、0.0 5~3μμの範囲である凹凸形状を有する透明機能性硬 30 化膜を形成させることを特徴とする表面に透明機能性硬 化膜を有する墓板の製造方法。

【請求項4】 透明機能性硬化膜の光線透過率が60% 以上であり、その豪面に形成された凹凸形状部が、マス クによる露光部(膜厚X)と未露光部(膜厚Y)からな り、 各部の厚さの比 (Y/X) が0.60~0.95の 範囲である請求項2又は請求項3記載の表面に透明機能 性硬化膜を有する基板の製造方法。

【詰求項5】 フルオレン骨格を有するモノマー又はオ リゴマーが、フルオレンエポキシ樹脂。フルオレンアク 46 リレート又はフルオレンアクリレートの設付加物であ り、その割合がフルオレンエボキシ樹脂!重置部に対 し、フルオレンアクリレート()、5~5 重量部、フルオ レンアクリレートの酸付加物0~5重量部であり、樹脂 形成成分中のフルオレン骨格を有するモノマー又はオリ ゴマーが、50重置%以上である請求項2~4のいずれ かに記載の表面に透明機能性硬化膜を有する基板。

【発明の詳細な説明】

[0001]

有する基板及びその製造方法に関するものである。 [0002]

【従来の技術】近年、接着性向上、光乱反射等を目的と して墓板上に様々な凹凸形状を形成することが妄望され ている。表面に凹凸形状を有する基板の製造について は、これまで基板の研磨、樹脂組成物への充填针添加、 光硬化樹脂を使用したフォトリングラフィー等によるパ ターンの凹凸形成が行われてきている。しかし、草板の 研磨による方法では精密に凹凸を形成することが困難で 10 あり、また、コーティング剤を形成する樹脂組成物への 充填材の添加による方法は、製造工程は簡便ではあるが 添加される充填材の比重が樹脂組成より重い場合は沈殿 が発生し、充填材の粒径が大きな場合には均一な塗膜が 得られず、良好な表面凹凸性が得られないという問題を 有していた。

【0003】一方、特闘平11-183714号公報に示された ような光硬化樹脂を使用したフォトリソグラフィーによ る方法では、紫外線照射、現像、洗浄、熱硬化の工程が 必要であり簡優に表面に凹凸形状を形成することが出来 20 なかった。そとで、特関平11-248909号公銀には、従 来のフォトリソグラフィー法における現像工程を含まな い拡散反射板の製造方法が示されている。しかし、従来 知られている墓板はその表面に用いられる材料が従来の アクリル樹脂であるため、硬化膜の耐熱性やアルカリ浸 漬時の密着性が不十分であり、その後の熱処理やアルカ リ処理において剥離や変形が発生するため満足されるも のではなかった。したがって、耐熱性や耐アルカリ性の 良好な特性を兼ね備えた表面に凹凸形状を有する墓板及 びその製造方法の開発が求められていた。

[0004]

【発明が解決しようとする課題】本発明は、硬化膜の耐 熱性やアルカリ浸漬時の密着性が優れ、その後の熱処理 やアルカリ処理において剥離や変形が発生を抑制し得る 表面に凹凸形状を有する基板及びこれを煩雑な製造工程 を経ることなく簡便な方法で製造することができる方法 を提供する。

[0005]

【課題を解決するための手段】本発明者等は、上記課題 を解決すべく鋭意検討を重ねた結果、墓板上に設けられ る硬化膜を形成する材料を遵定した特定の表面凹凸形状 を有する基板が本発明の目的に合致することを見出し、 本発明を完成するに至った。また、本発明者等は、この 選定された材料についての表面凹凸性形方法について検 討した結果、コーティング行抖の光硬化収縮率と熱硬化 収縮率の差を制御することにより、紫外根照射と熱処理 だけの簡便な製造方法により、現像、浅浄の工程を経ず とも良好な表面凹凸形状を有する基板が得られることを 見出し、本発明を完成するに至った。

【0006】すなわち、本発明は、平坦な基板上に、フ 【発明の肩する技術分野】本発明は、表面に凹凸形状を 50 ルオレン骨格を有するモノマー又はオリゴマーを主とす (3)

る樹脂形成成分と光重台開始剤を必須成分として含有す るコーティング付料を硬化して得られる機能性硬化膜を 有し、当該機能性硬化膜の表面は凹凸形状をしており、 その凹凸段差の比の平均値が(). 60~0.95の範囲 にあり、凹凸段差が()、()5~3 mmの範囲であり、か つ機能性硬化膜の光線透過率が60%以上である表面に 凹凸形状を有する基板である。

【①①①7】また、本発明は、平坦な墓板上に、フルオ レン骨格を有するモノマー又はオリゴマーを主とする樹 ーティング材料を用い、光硬化と熱硬化の硬化収縮率の 差を制御することにより硬化膜表面に凹凸段差がり。() 5~3 μmの範囲である凹凸形状を有する透明機能性硬 化膜を形成する表面に凹凸形状を有する基板の製造方法 である。

【①①08】更に、本発明は、平坦な基板上に、競厚 ①、5 μπ以上でフルオレン骨格を有するモノマー又はオ リゴマーを主とする樹脂形成成分と光重合開始剤を必須 成分として含有するコーティング材料を塗布後、光透過 nmの紫外線を50~10000mj/cm^{*}照射し、 次に現像、洗浄を行うことなく、120~250°Cで1 5~60分の熱処理を行うことにより硬化膜表面に凹凸 段差が膜厚の5~40%で、0.05~3 mmの範囲で ある凹凸形状を有する透明機能性硬化膜を形成させる表 面に凹凸形状を有する基板の製造方法である。

【①①09】そして、本発明の表面に凹凸形状を育する 基板の製造方法においては、透明機能性硬化膜の光線透 過率が60%以上であり、その表面に形成された凹凸形 状部が、マスクによる露光部 (膜厚X) と糸露光部(襞 厚Y)からなり、各部の厚さの比(Y/X)が0.60 ~0.95の範囲であることが好ましい。

[0010]

【発明の実施の形態】以下、本発明について詳細に説明 するが、説明は、表面に透明機能性硬化膜(凹凸形状を **持つ)を有する基板、表面に透明機能性硬化膜を有する***

* 基板の製造方法の順に記載する。本発明の表面透明機能 | 性硬化膜(凹凸形状を持つ)を有する基板(以下、凹凸 基板と略する場合もある)は、平坦な基板上に特定の樹 脂形成成分からなるコーティング材料層を設け、コーテ ィング材料を硬化して得られる機能性硬化膜を有する。 【①①11】コーティング付料が設けられる基板として は、その形態が平坦である必要がある。基板が平坦(平 滑)性を有しないと、良好なコーティングができず、ま た。本発明が目的とする微細な表面凹凸形状を形成する 脂形成成分と光重台開始剤を必須成分として含有するコ 10 ことが困難となる。ここで、平坦〈平滑〉性とは、JIS В 0501で規定されているRaがり、() 5 д m以下を指す。 具体的には、ガラス基板、金属基板、プラスチック基板 等が例示される。

【①①12】本発明の凹凸墓板は、フルオレン骨格を有 するモノマー又はオリゴマーを主とする樹脂形成成分と 光重合開始剤を必須成分として含有するコーティング材 料を硬化して得られる機能性硬化膜を得する。ことで、 **勧脂形成成分とは、モノマー、オリゴマー、エボキシ勧** 脂硬化剤等を含むものをいうものとする。また、フルオ 部と光遠設部を育するマスクを介して、300~450~20~レン骨格を有する樹脂形成成分とは、フルオレン骨格を 有するモノマー、オリゴマー又はその両者をいうものと する。更に、本発明の勧脂形成成分とは、フルオレン管 格を有するモノマー又はオリゴマーを主とする樹脂形成 成分を言うものとする。そして、オリゴマーとは、平均 の重合度又は繰返し数が50以下のものを言うものと し、不飽和結合で重合したオリゴマーの他に、多くの未 硬化エポキシ樹脂なども含まれる。

> 【①①13】フルオレン骨格を有する樹脂形成成分とし ては、下記一般式(1)~(3)で示されるものが特に 30 好ましい。

[ft2]

A-CO-OCH, CHCH, -[-Y-CH, CHCH, -], -Y-CH, CHCH, O-CO-A (OH) (ÓH) (HO)

(2)

[0014]

[ft3]

JP,2002-182017,A STANDARD ZOOM-UP ROTATION No Rotation ☐ REVERSAL

RELOAD PREVIOUS PAGE NEXT PAGE DETAIL

【0015】上記一般式(1)及び(2)において、Yは式(4)で示される基を示し、AはCh = CR - (Rは水素原子又はメチル基である)を示し、nは0~20の整数を表わす。また、一般式(3)において、Yは式(4)で示される基を示し、及びでは多塩基酸の残基を30表わす。また、m及びnはそル比を表す。また、式(4)において、Rは水素原子又は炭素数1~5のアルキル基を表わす。なお、一般式(3)の化合物は、一般式(2)の化合物と多塩基酸又はその無水物等の誘導体と反応させて得ることができ、この場合は一般式(2)の繰り返し数nが2以上の場合もある。ここで、式(4)のRが水素原子であり、一般式(1)及び(2)nの平均(平均の経返し数)が0~1であることが好ましい。

【0016】これらの樹脂形成成分の採用により、樹脂マトリックスの耐熱性を高くすることができ、耐熱性の必要な用途に適する凹凸基板が得られる。この場合、フルオレン音格を育する樹脂形成成分の割合は、全樹脂及び樹脂形成成分の40重量%以上、好ましくは50重量%以上、より好ましくは70重量%以上であることがよい。また、フルオレン号格を有するモノマー又はオリゴマーが、フルオレンエボキン樹脂、フルオレンアクリレートの設付加物であり、その割合がフルオレンエボキン樹脂1重量部に対し、フルオレンアクリレート0.5~5重量部、フルオレンアク

リレートの融付施物(0~5重置部であり、樹脂形成成分中のフルオレン骨格を有するモノマー又はオリゴマーが、50重置%以上であることが好ましい。また、多官能アクリレートが樹脂形成成分中に10~40重量%含20まれることが有利である。

【①①17】また、本発明の樹脂形成成分には、他の樹 脂又は樹脂形成成分を含むことができ、アクリル樹脂系 やエポキシ樹脂系を使用することが好ましい。アクリル 樹脂系としては、アクリル酸、メタクリル酸等の置換ア クリル酸、これらのメチルエステル等のアクリレート類 から選択されるアクリル系のモノマー、オリゴマー又は ポリマーが挙げられるが、重合性のモノマー又はオリゴ マーが好ましい。アクリル樹脂成分を倒示すると、メタ クリル酸メチル、アクリル酸メチル等の汎用のアクリレ ートや、多官能アルコールや多官能エポキシ化合物から 導かれる多官能アクリレートが挙げられる他、ポリ(メ タ)アクリル酸のようなポリマー、そのオリゴマー等が 挙げられる。また、エポキシ樹脂成分としては、 ビスフ ェノールA型エポキシ勧貼。ビスフェノールF型エポキ シ樹脂、フェノールノボラック型エポキシ樹脂。ジヒド ロキシビフェニル型エポキシ樹脂等が挙げられる。本発 明でいうエポキシ樹脂には、エポキシ化合物が含まれ る。必須成分であるフルオレン骨格を有する樹脂形成成 分や任意成分であるその他のアクリル樹脂形成成分やエ ボキシ樹脂形成成分などは、それぞれ単独で又は2種以 上併用して用いてもよい。

【0018】また、必須成分の一つである光宣合開始剤としては、樹脂形成成分の光宣台を開始又は促進するものであればよく、光宣合開始剤としてはカルボニル化合物、イオウ化合物、アゾ化合物、トリアジン化合物、有機過酸化物等を適宜調整して使用することができる。 【0019】本発明で用いるコーティング材料には、本発明の効果を損なわない範囲であれば、他の成分を含有してもよい。例えば、コーティング特性を向上させる恣 利令界面活性剤が、熱宣合を促進する熱宣合開始剤が、 好剂人: 建液温体大型

密着性向上のためにはカップリング剤が、光透過性を変 化させるためには顔料が使用できる。その他、本発明の 効果を損なわない範囲であれば、上記のような溶剤可溶 な樹脂を含有することができる。

【0020】溶剤としては、溶解性、コーティング性の 面からエチレングリコールモノエチルエーテルアセテートやプロピレングリコールモノメチルエーテルアセテート、シクロヘキサノン、エチルエトキシプロピオネート、酢酸ブチル、ジエチレングリコールジメチルエーテル、アーブチロラクトン等がよく、またこれらの溶剤の 混合物でもよい。

【0021】また、熱宣合開始剤を用いる場合。アクリル樹脂成分又は他の熱宣合性樹脂成分の熱宣合を開始又は促進するものであればよく、有機アミン化合物。イミダゾール化合物、酸原水物。有機ホスフィン等が挙げられるが、保存安定性の面から最も好ましいものは有機アミン化合物やイミダゾール化合物であり、また。これらの数種類を混合して使用することができる。有機アミンとしては、ビス(ジエチルアミノ)ベンゾフェノン、イミダゾール化合物としては2メチルイミダゾールが硬化 20性と保存安定性の面から好ましい。これらの多くは、エポキン樹脂の硬化剤又は硬化促造剤として作用する成分でもあるので、エポキシ樹脂が含まれる場合は、硬化剤又は硬化促造剤ともなるが、本発明では硬化剤は、樹脂形成成分と、硬化促造剤は熱宣合開始剤という。

【① 022】コーティング材料の好ましい配合割合は、 樹脂及び樹脂形成成分の合計 100重量部に対し、光重 合開始剤 1~15重量部、熱重合開始剤0、5~10重 置部、溶媒100~500重置部である。

【① 0 2 3】コーティング村を調製する方法は特に限定 30 はないが、制脂形成成分、光重合関始剤、溶剤、熱重合関始剤、界面活性剤、カップリング剤等の種類、配合質を適宜調整した後、ロールミル、ボールミル、サンドミル、プラネタリミキサーなどの分散、混合装置を用い、5~70℃で1~50時間程度撹拌混合を行ない。均一な組成となるように分散させる方法を採用することができる

【①①24】本発明の凹凸芸板は、機能性硬化漿を有する。機能性硬化膜とは、硬化膜の衰面の凹凸形状により発現される機能を有する硬化膜をいい。少なくとも基板 40の一部にこのような機能性硬化膜を有するものである。機能性硬化膜の表面は凹凸形状をしており、その凹凸段差の比の平均値が0.60~0.95の範囲にあり、凹凸段差が0.05~3μmの範囲であることが必要である。凹凸段差の比の平均値と凹凸段差がこの範囲から外れると、良好な表面凹凸性を有しなくなくなり、機能性硬化膜としての特性が十分発現されない。機能性硬化膜としての特性が十分発現されない。機能性硬化膜の平均の厚みに対し、凹凸段差はその5~40%。好ましくは10~30%であることがよい。

[0025] 機能性硬化験は、光線透過率が60%以上 50 化が不十分となり目的とする凹凸が形成できず。この範

であることが必要であり、好ましくは、70~95%の 発囲である。光線透過率がこの値に満たないと、透明性 を生かした用途に用いることができず好ましくない。こ こで、凹凸段差の比の平均値、凹凸段差及び光線透過率 の測定方法は、後記実施例の記載に従う。

【0026】次に、本発明の裏面凹凸形状を有する基板の製造方法について説明する。本発明の凹凸基板の製造方法においては、まず、平坦な基板上にコーティング材料を塗布することを要する。平坦な基板は上記したものと同様なものを用いることができ、コーティング材料の塗布方法は、特に制限されるものではなく公知の方法を適用できるが、具体的にはスピンコートにより行うことができる。塗布されるコーティング剤の腹厚は、0.5μm以上であることが好ましい。腹厚が0.5μmに満たないと十分な凹凸が得られない。なお、塗布されたコーティング材料は、紫外線照射前には適宜60~120℃の温度で1~5分程度予備乾燥し、溶媒がある程度除去された後、次工程の紫外線照射工程に移ることが好ましい。

【1)027】用いられるコーティング材料は、前記した 本発明の樹脂形成成分と光重台開始剤を必須成分として 含有するコーティング材料であり、硬化後の硬化機表面 に凹凸形状を有する透明機能性硬化機を形成できるもの であればよい。フルオレン骨格を有する樹脂形成成分と しては、上記した一般式(1)~(3)で示されるもの が好ましいものとして例示される。

[10028]本発明の製造方法において、透明機能性硬化競表面の凹凸形状は、光硬化と熱硬化の硬化収縮率の差を制御することにより形成することが有利であるが、これに限定されない。上記方法について説明すると、例えば塗布されたコーティング材料にマスクを介し繁外線を照射し、熱原乾燥機などを用いて加熱処理して成膜される。そしてこの際、衰面の凹凸形状は、紫外線照射時に光透過部と光遮蔽部を持つマスクを使用し、窓光部と未露光部を発現させ、次工程である加熱処理時の窓光部と未露光部の硬化収縮の差を利用して形成するものである。

[0029] 繁外線照射の際に用いられるマスクの形状は、光透過部と光道散部を育するものであれば特に限定されるものではなく、目的とする表面凹凸形状に応じて適宜設計されるものである。ただし、微細な表面凹凸形状を形成するためには、100μm当りに、2~10μmの根据を持つ直接又は曲線の光透過部が2~20本程度存在することが好ましい。

【① 0 3 0】繁外級照射の条件としては、3 0 0 ~ 4 5 ① n mの紫外線を5 0 ~ 1 0 0 0 0 m J / c m¹ の範囲 で照射することが好ましく、熱処理条件としては、1 2 0 ~ 2 5 0 ℃で1 5 ~ 6 0 分の範囲で行うことが好まし い。紫外級照射の条件がこの範囲以下では、光による硬 化が不士分となり目的とする凹凸が形成できず。この範 (6)

特開2002-182017

19

団以上では光の回折による進蔽部への光の回り込みが発 生し十分な凹凸が形成できなくなるので好ましくない。 また。熱処理の条件がこの範囲以下では、十分な熱硬化 が行われず十分な凹凸が形成できなくなり、この範囲以 上では熱処理による樹脂劣化が認められるので好ましく ない。通常のフォトリングラフィーによる方法によれ は、紫外線照射後、現像及び洗浄の工程を要するが、本 発明の方法によれば、この工程を省略でき紫外線照射後 すぐに熱処理工程に移ることができ煩雑な製造工程を経 る必要がない。なお、紫外線の照射には、超高圧水銀ラ 10 ンプやメタルハライドランプなどのランプを用いること

【0031】このようにして成膜された塗膜は、微細な 表面凹凸形状を有する透明機能性硬化膜を有する。機能 性硬化膜は透明性を有していることが必要であるが、そ の光線透過率は60%以上であることが好ましい。ま た。機能性硬化膜の表面に形成された凹凸形状部は、マ スクによる露光部(膜厚X)と未露光部(膜厚Y)からな り、 各部の厚さの比 (Y/X) が 0. 60~0. 95の が好ましい。ここで、成膜された塗膜表面の凹凸形状 は、上記したマスクを介した紫外線照射の際の用いられ るマスク (露光部) の形状や紫外線照射条件、及び熱処 理条件等を適宜調整することにより制御することができ

[0032]

ができる。

【実施例】以下、実施例により本発明を具体的に説明す る。各種の特性の評価は以下の方法で測定した。

- (1)耐熱性:成膜した塗膜を260℃, 時間オープンに 入れ、途膜の状態を評価した。評価のランクは次の通り 30 板上にスピンコーティングでコーティング材料を約2. である。
- 〇: 塗膜の外額に異常なし。
- ×:塗膜の外額にわれ、剥離、着色あり。
- (2) 基板との密着性: 塗膜を塗布した後に、少なくと 6100個の碁盤目を作るようにクロスカットを入れ、次 いでJIS Z1522によるセロハン钻着テープを用いてビ ーリング試験を行ない、碁盤目の剥離の状態を目視によ って評価した。評価のランクは次の通りである。
- ○:全く剥離が認められないもの。
- ×: 剥離が少しでも認められるもの。
- (3) 金膜硬度: JIS-K5400の試験法に進じた鉛筆硬度 試験機を用い、荷宣1kgの条件で、塗膜にキズが付かな い鉛筆硬度を塗り硬度とした。使用した鉛筆は「三菱ハ

イユニ(登録商標)」である。評価のランクは次の通り である。

〇:4 册以上。

×:4 H 未満。

【① 033】(4) 耐薬品性:成膜した塗膜を、下記の 菜品に下記の条件で浸漬し、浸漬後の外観及び密着性を 評価した。

> 耐酸性 5 %BCI-2 4 時間 5 %NaOE-2 4時間浸漬 耐アルカリ性

4 %KOE 6 0 ℃-10min. 1 % NaOH 8 O ℃-5min.

NAP 40°C-10min. 耐溶剂性 NMP 80°C-Saln.

(剤): ドーメチル-ピロリドン)

評価のランクは次の通りである。

〇: 塗膜の外額に異意なし。

×:塗膜の外額にわれ、剥削、着色あり。

【①①34】(5)凹凸段差:表面組さ計を用いて凹凸 を形成した凸部(膜厚X)と凹部(鰻厚Y)の鰻厚を測 範囲にあり、段差が○.05~3μmの範囲であること 20 定し.その差(X−Y)を段差とした。また、凹凸段差 の比は各部の厚さの比(Y/X)を計算で求めた。これ を、図1を参照して説明すると、凸部X(塗膜の露光 部:膜厚X) と凹部Y (未露光部:膜厚Y) の差が段差 2として得られる。なお、図中、1は墓板、2は機能性 硬化膜、3は露光部と非露光部を形成するためのマスク であり、UVは繁外線を示す。また、凹凸段差の平均値 及び凹凸段差の比の平均値は、上記方法によりランダム に測定した凹凸段差100点の平均値とした。

> 【① 035】(6)硬化膜光線透過率:平坦なガラス基 ① μmの厚さに塗布して、80°Cの温度で2分間予備乾 煤した後、凹凸を形成するための石英マスク (50μmの) ドットを10μ端隔でクロム蒸着したもの)を通して 500Wの高圧水銀ランプを用いて波長365nmの照 度が10mW/cm¹の紫外線を50秒間照射し、その後 熱風乾燥機を用いて200℃で30分間加熱乾燥処理を 行ない、作成したサンプルを日立分光透過率計UBEST-40 0を用いて500mmでの透過率を測定した。

【()()36】(コーティング材料の調整) 表1に示した 40 配合割合で、コーティング剤を調整した。

【表1】

9/1/2006

11

配合成分	配合量(部)			
	実施例1	比較例1		
フルオレンアクリレート	15			
多官的アクリレート	8	2 3		
フルオレンエポキシ樹脂	5	•		
BPA エポキシ樹脂	-	5		
光重合開始剂	3.0	3.0		
容集	7 0	7.0		
熱重合開始剤	0.5	0.5		
シランカップリング剤	1.0	1.0		

【①037】表中の各成分は次に示すものである。 フルオレンアクリレート :一般式2の化合物 多官能アクリレート : ジベンタエリストールヘキサア クリレート

フルオレンエポキシ樹脂 :一般式1の化合物 光重合開始剤 :チバガイギ社製イルガキュア907 溶媒 : プロビレングリコールモノメチルエーテルアセ テート

シランカップリング剤 : ァーグリンドキシプロピルト 20 リメトキシシラン

硬化剤(熱重合開始剤) : ビス(ジエチルアミノ)ベ ンゾフェノン

【① 038】実施例1.表1に示す光重合開始剤を含む 光及び熱によって硬化する上記コーティング剤を、脱脂 洗浄した厚さ1.1mmの平坦なガラス基板上にスピン コーティングで約3. () µmの厚さに塗布して、8 () ℃ の温度で2分間予備乾燥した後、凹凸を形成するための 石英マスク(帽10μmのラインを10μm間隔でクロム 蒸着したもの)を通して500%の高圧水銀ランプを用 30 しては、反射板、導光板用くさび、ドット形成、プリズ いて波長365 n m の照度が10 m W/c m i の繁外線を 5 0 秒間照射した。その後熱風乾燥機を用いて2 0 0 ℃ で30分間加熱乾燥処理を行ない、サンブルを作成し

【①①39】とのサンブルの凹凸部の段差の平均は①. 7 µmであり、露光部(膜厚X)と未露光部の膜厚(膜厚 Y)の比率の平均は (Y/X) がり、77となった。ま た。本発明の凹凸基板は、耐熱性、透明性、密着性、硬 度、耐薬品性等に優れた結果となった。また、機能性硬 化膜の光银透過率は60%以上であった。

【0040】比較例1

光及び熱によって硬化するコーティング剤を表1の比較 例1のものに変更した以外は実施例1と同様に行った。 同じくカラーフィルター用保護膜として使用されている 光熱硬化型透明樹脂をガラス基板上にスピンコーティン グで脱脂洗浄した厚さ1、1㎜のガラス板上に約5.0

µmの厚さに塗布して、80°Cの温度で2分間予備乾燥 した後、凹凸を形成するための石英マスク(幅10μm のラインを10μπ間隔でクロム蒸着したもの)を通し て500Vの高圧水銀ランプを用いて液長365nmの 照度が20mW/cmiの繁外線を50秒間照射した。そ の後熱風乾燥機を用いて200℃で30分間加熱乾燥処 理を行ない、サンプルを作成した。

【①①41】とのサンブルの凹凸部の段差の平均は①。 7 u mであり、露光部(膜厚X)と未露光部の膜厚(膜厚 Y)の比率 (Y/X) の平均が(). 83となった。ただ し、フルオレン骨格を有する樹脂成分を使用しない本比 較例1では、耐熱性と密着性、塗膜硬度不足が見られ た。

[0042]

【発明の効果】本発明の表面に凹凸形状を有する墓板 は、耐熱性、耐アルカリ性、密着性が良好であることか ち、常機、電子分野を始めとする微細な表面凹凸形状が 必要とされる用途に広く使用することができる。用途と ムシート、LCDプロジェクター等のマイクロレンズ、 投射スクリーン用フルネルレンズ、広視野角向けLCD セル内模造物等に用いることができるが、特に、微細な 表面凹凸形状を有し、高効率の光反射性能が要求される LCD反射基板用途や微細なつや消しが要求される基板 が用いられる用途に適している。また、本発明の製造方 法によれば、従来の研磨やフォトリソグラフィーのよう に現像、洗浄工程などの複雑な製造工程を経なくても、 簡単な露光、鮑熱乾燥により、良好な凹凸が作成するこ 40 とが出来、産業上の有用性が極めて高いものである。

【図面の簡単な説明】

【図1】 凹凸段差を示す断面図 【符号の説明】

- 1 基材
- 2 硬化膜
- 3 マスク

9/1/2006

(8) (**2**1)



フロントペー:	ジの続き					
(51) Int.Cl.'		緣別記号	Fi			ĵ-マエード(容考)
C08J	7/04	CER	C 0 8 J	7/04	CERZ	4J038
		CEZ			CEZZ	
C09D	4/02		C09D	4/02		
	5/00			5/00	Z	
	5/28			5/28		
-	163/00			1 63/00		
	201/00		;	201/00		
G02B	1/11		C08L:	101:62		

G02B 1/10

Fターム(参考) 2HO42 BA04 BA15 BA19 BA20 2KG09 AA12 CC24 CC33 DD02 40075 BB26Z BB40Z BB42Z BB46Z BB92Z BB93Z CA02 CA13 CA18 CA44 CB03 CB06 CB33 DA06 DB01 DB13 DB31 DC19 DC21 DC24 EB29 EB22 EB24 E833 EC37 4FG06 AB13 AB2G AB34 AB35 BA01 BA14 CA05 4F100 AGOGA AKG1B AK25B AK53B ALOSB ALO7B ATDCA BAC2 CC008 00018 EH452 E3082 E3422 E3542 GB41 JB01 JB12B JJG3 JK12 JNG1 JNO18 YYGGB 4JG38 D8271 D8272 FA141 FA142

KA03 NA01 NA19 PA17

// C08L 101:02

1